2/7/2

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007786888

WPI Acc No: 1989-052000/ 198907

New fluorodivinyl ether cpds. - useful as ion exchange membranes for electrolytic diaphragms of aq. alkali metal halide solns., and as intermediates for surfactants etc.

Patent Assignee: TOKUYAMA SODA KK (TOKU) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 64003140 A 19890106 JP 87157611 A 19870626 198907 B
JP 94037416 B2 19940518 JP 87157611 A 19870626 199418

Priority Applications (No Type Date): JP 87157611 A 19870626
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 64003140 A 24

JP 94037416 B2 21 C07C-043/17 Based on patent JP 64003140

Abstract (Basic): JP 64003140 A

A fluorodivinyl ether cpd. of formula (I) (where X = an acid gp., a gp. easily changing to an acid gp. or halogen, k = an integer of at least 1 and each I, m and n = an integer of at least 0 independently) is new.

Thermal decomposition of a cpd. of formula (II) opt. in an inactive gas or liq. diluent for 0.1 sec. to 10 hours at 50-400 deg.C gives a cpd. of formula (I) (where A = F or OA', where A' = an alkali metal or a hydrocarbon residue).

USE/ADVANTAGE - Fluorodivinyl ether cpds. suitable for monomer materials for ion exchange membranes with both high ion exchange capacities and crosslinking densities, mechanical strength, high current efficiency and low electric resistances, useful for electrolytic diaphragms of aq. alkali metal halide solns. The ether cpd. is also useful as intermediates for surface active agents, fibre treatments and agricultural chemicals.

0/0

. ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-3140

⑤Int.Cl.⁴ C 07 C 43/17 41/18	識別記号	庁内整理番号 7419-4H		❸公開	昭和64年(1989)1月6日
51/377 59/135 143/11 143/70		8318-4H 7188-4H 7188-4H				
143/74 149/18 // C 08 F 16/32	MLA	Z-7188-4H B-7188-4H 8620-4J	審査請求	未請求	発明の数	2 (全 24 百)

図発明の名称 フルオロジビニルエーテル化合物及びその製造方法

②特 願 昭62-157611

❷出 願 昭62(1987)6月26日

@発 明 関 祐 山口県徳山市周陽1-9-25 個発 明 者 武 末 正 広 山口県光市大字島田2014-4 個発 明者 田 邦 章 山口県徳山市築港町10-25-506 70発 明 泂 原 神奈川県藤沢市亀井野3-9-12 切出 頭 人 徳山曹達株式会社 山口県徳山市御影町1番1号

明 細 書

1. 発明の名称

フルオロジピニルエーテル化合物及びその 製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 一般式

但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基,又はハロゲン原子であり、 k は1以上の整数であり、 L, m及びnはそれぞれ独立に0以上の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物。

(2) 一般式

但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基・又はハロゲン原子であり、 k は 1 以上の整数であり、 L ・ m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数であり、 A はフッ素原子又は 0 A′(但し、 A′はアルカリ金属又は炭化水素残基である。) で示される基である。

で示されるフルオロジカルポニル化合物を熱 分解することを特徴とする一般式

「 但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変]

(1)

換できる基、又はハロゲン原子であり、 k は1以上の整数であり、 L, m及びnはそ れぞれ独立に0以上の整数である。

で示されるフルオロジビニルエーテル化合物 の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は新規なフルオロジビニルエーテル 化合物及びその製造方法に関する。

(従来技術及び発明が解決しようとする問題 点)

従来、官能基を有するフルオロモノビニルエーテル化合物は数多く合成されており、例 えば、特公昭41-7949号公報には一般 式

FSO₂CFCF₂O(CFYCF₂O)_nCF=CF₂
Rf

(上記式中 Rtはフッ素または 1 から 1 0 個までの炭素原子を有するパーフルオロアル キル基であり、Yはフッ素またはトリフルオ (3)

有するフルオロモノビニルエーテル化合物との共重合によって、架橋構造を持つイオン交換膜を製造する方法が特開昭 61-266828 号公報に提案されている。しかしながら、このイオン交換膜は、イオン交換基とできる基を有するフルオロモノビニルエーテル化合物とビニル基を2個有するフルオロ化合物の二成分共重合と、結果的に架橋密度が低下し、イオン交換容量と架橋密度の両者を同時に満足させることはできなかった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、イオン交換容量と架橋密度 の両者を同時に満たすイオン交換膜の原料モ ノマーとして好適な化合物を見い出すべく鋭 意研究を重ねた結果、官能基を有する新規な フルオロジビニルエーテル化合物を見い出し、 本発明を完成するに至った。

即ち、本発明は、下配一般式[I]

(6)

ロメチル基であり、 n は 1 ないし 3 である。) で示される化合物が記載されている。

前述したようなイオン交換基を有するフルオロモノビニルエーテル化合物は、主としてハロゲン化アルカリ金属水溶液の電解隔したののは、カーとして用いられている。したアルとしてのはなから、一般には、フルオロモノビニルは、分からないは、クリスのようなイオン交換には、クリスを含むないのとしてで、からないのないを発展があるため、格電圧するという欠換度が影視して電流効率が低いる。

そこで、イオン交換膜の膨潤による電流効 率の低下を防止するために、テトラフルオロ エチレンに代えて架橋剤としてピニル基を 2 個有するフルオロ化合物を用い、イオン交換 基又はイオン交換基に容易に変換できる基を

(4)

(但し、Xは酸基若しくは容易に酸基に変換できる基、又はハロゲン原子であり、kは1以上の整数であり、L,m及びnはそれぞれ独立にO以上の整数である。)で示されるフルオロジビニルエーテル化合物である。

上記一般式 [I] 中、Xで示される酸基若しくは容易に酸基に変換できる基としては、特に削限されるものではないが、好適にはカルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基、スルフェノ基及びこれらの誘導体並びに-SR(但し、Rは炭化水素残蓄である。)で示される基等を挙げることができる。本発明に於いて好適に使用されるカルボキシル基の誘導体を具体的に示せば、例えば次のとおりである。

-CO2R: (但し、Riは炭化水絮残基又は

アルカリ金属である。)

R₂ (但し、 R₂ 及び R₃ はそれぞ -CO₂N R₃ れ同種又は異種の水素原子又は 炭化水素残基である。)

-COY (但し、Yはハロゲン原子である。)

"また、本発明に於いて、好適に使用される スルホ基の誘導体を具体的に示せば、次のと おりである。

-SO₃R₁ (但し、R₁ は炭化水素残基又はアルカリ金属である。)

Ro (但し、R₂ 及びR₅ は それぞ - -SO₂N R₅ れ同種又は異種の水素原子又は - 炭化水素残差である。)

-802Y (但し、Yはハロゲン原子である。)

上記のカルポキシル基の誘導体及びスルホ 基の誘導体を示す一般式中、R1,R2及びR5 で示される炭化水素残基としては、直鎖状又 は分岐状のアルキル基,アルケニル基,アル

されるアルカリ金属としては、リチウム・ナトリウム・カリウム・ルビジウム等の各金属が用いられ、Yで示されるハロゲン原子としては、ファ索・塩案・臭案・ヨウ絮の各原子が用いられる。

また、前配一般式[I]中、Xで示される -8R基 のRは、炭化水紫残基であれば良い が、原料の入手の容易さの点から上記 R₁ , R₂ 及び R₃ に ついて説明した炭化水紫残基 が好適である。具体的には、メチルチオ基 , エチルチオ基 , プロビルチオ基 , フェニルチ オ基等を挙げることができる。

前配一般式〔1〕中、Xで示されるハロゲン原子としては、フッ累、塩素、臭素及びョウ素の各原子が用いられる。さらに、前配一般式〔1〕中、kは1以上の整数であれば良いが、一般に原料の入手の容易さから、1~5の整数であるととが好ましい。また、2、m及びnは0以上の整数であるが、原料の入手の容易さから2は0~10、m及びnは、それぞ

キニル基又はアリール基が挙げられる。これ らの各基の炭素数は特に制限されるものでは ないが、原料の入手の容易さ等の理由から、 アルキル基の場合は1~6の範囲、アルケニ ル基とアルキニル基の場合は2~6の範囲、 アリール基の場合は6~12の範囲であると とが好ましい。具体的には、アルキル茶とし てメチル基,エチル基,ローブロピル基,i - プロピル基,ロープチル基,1 - ブチル基。 sec - プチル基, tert -プチル基,nーペン チル基,n-ヘキシル基等が挙げられる。ァ ルケニル基としては、ピニル基,プロペニル 萎,アリル基,ブテニル基,ペンテニル基, ヘキセニル基等が挙げられる。また、アルキ ニル基としては、エチニル基,プロピニル基 等が挙げられる。さらにアリール基としては、 フェニル基,トリル基,キシリル基,ナフチ ル基等が挙げられる。

また、前記のカルポキシル券の勝導体及びスルホ基の誘導体を示す一般式中、 R₁ で示

れ0~5の整数であることが好ましい。

本発明のフルオロジビニルエーテル化合物をイオン交換膜製造のための原料モノマーとして用いる場合には、前記一般式[i]中、Xで示される酸基若しくは容易に酸基に変換できる基としては、-80sH, -S0zH, -S0zH, -C0zH, -C0

本発明の前記一般式[[]で示される化合物は、新規化合物であり、その構造は次の手段によって確認するととができる。

(A) 赤外吸収スペクトル(以下、IRと略称する。)を測定することにより、 1840~1845cm⁻¹付近にフルオロビニルエーテル 基に基づく吸収を観察することができる。また前配一般式[[]においてXで示される基が 官能基である場合、その官能基に基づく吸収を観察することができる。前配一般式[[]で示される化合物のIRの代表例として、パー

(8)

フルオロ5 - (2 - フルオロスルホニルエト キシ) - 5 , 7 - ジオキサ - 1 , 8 - ノナジ エン

のIRチャートを第1図に示した。

(B) 質量スペクトル(以下、M8と略称する。) を測定し、観察された各ピーク(一般にはイオン質量mをイオンの荷電数 e で除したm/e で表わされる値)に相当する組成式を算出する事により、測定に供した化合物の分子量ならびに、数分子内における各原子団の結合様式を知る事ができる。即ち、測定に供した試料を前記一般式[1]で表わした場合、

に由来する特徴的な強いピークを観察する事ができる。

(C) 元素分析によって炭素,水素,イオウ,登(11)

$$(f) F C = C F(g)$$

$$CF_{2} O F(h)$$

$$(a) (b) (c) | CF_{2} O F(d)$$

$$(b) (c) | CF_{2} O F(h)$$

$$(c) | CF_{2} O F(h)$$

$$(d) | CF_{2} O F(h)$$

即ち、-44.4 ppm にフッ素原子1個分に相当する多重線が認められ、イオウ原子に結合したフッ素(a)によるものと帰属できる。78.0 ppmにフッ素原子2個に相当する多重線が認められ、酸素に隣接したジフルオロメチレン中のフッ素原子4個に相当する多重線が認められ、ビニルエーテル基に隣接したジフルオロメチレン基のフッ素原子(a)及び(1)によるものと帰属できる。110.7 ppm にファ素原子2個に相当する多重線接するシーススルオライド基に隣接するシーススルオニルフルオライド基に隣接するのと帰属できる。112.2 ppm にフッ素原子2個

素及びハロゲンの各重量%を求め、さらに認知された各元素の重量%の和を100から減じる事により酸素の重量%を算出する事ができ、従って、該化合物の組成式を決定する事ができる。

(D) 19F - 核磁気共鳴スペクトル(以下、19F - NMRと略称する。)を測定する事により、前配一般式[[]で表わされる本発明の化合物中に存在するファ霖原子の結合様式を知る事ができる。前配一般式[[]で示される化合物の19F - NMR(トリクロロフルオロメタン基準;高磁場側を正とし ppm で表わす) の代表例として、パーフルオロ5 - (2 - フルオロスルホニルエトキシ) - 3,7 - ジオキサー1,8 - ノナジェンについて 19F - NMRチャートを第2図に示す。その解析結果を示すと次のとおりである。

(12)

に相当する二重二重線が認められ、ビニル基に置換したフッ素原子(g)及び(g)によるものと帰属できる。121.1 ppm にフッ素原子2個に相当する二重二重無が認められ、ビニル基に置換したフッ素原子(d)によるものと帰属できる。133.9 ppm にフッ素原子2個分に相当する二重二重三重線が認められ、ビニル基に置換したフッ素(力及び(j)によるものと帰属できる。141.7 ppm にフッ素原子1個に相当する三重三重線が認められ、分岐点の炭素に置換したフッ紫原子(d)によるものと帰属できる。

(B) 前配一般式[I]で示される化合物中に水素原子が存在すれば、「H-核磁気共鳴スペクトル(以下、「H-NMRと略称する。)(テトラメチルシラン基準:低磁場側を正とし、ppmで表わす)を測定する事により酸化合物中に存在する水素原子の結合様式を知ることができる。

本発明の前記一般式[[]で示される化合物

(14)

の製造方法は、特に制限されるものではなく、 どのよりな方法であっても良いが、例えば下 配の方法によって好適に製造することができ る。

下記式(II)

但し、Xは前配一般式(I)と同じであり、 aは1以上の整数であり、bは0以上の整 数であり、cは0又は1である。

で示される化合物を下記一般式 [11]

〔但し、 R' は炭化水素残基である。〕で示される化合物とを反応させるととにより、下配式 [N]

但し、X, k, L, n及びnは前配一般式[]と同じであり、Aはフッ素原子又は-OA'(但し、A'はアルカリ金属又は炭化水素残基である。)で示される基である。

で示されるフルオロジカルポニル化合物を得る。 次いで、上記一般式 [V] で示されるフルオロジカルポニル化合物を熱分解することによって前記一般式 [I] で示される本発明のフルオロジビニルエーテル化合物を得ることができる。

次に、上記した本発明のフルオロジビニル エーテル化合物の製造に於ける各反応につい て詳細に脱明する。

まず、前配一般式[]]で示される化合物と

但し、X、k及びとは前配一般式[I]と 同じであり、 R' は前配一般式[II]と同じ である。

で示される化合物を得る。次に、上記一般式 [N]で示される化合物をルイス酸触媒と接触 させることにより、下記一般式 [V]

但し、X, k及びとは前記一般式[]と同じである。

で示される化合物を得る。そして、 一般式
[V]で示される化合物とヘキサフルオロブロ ピレンとを反応させることにより、下記一般 式 [V]

(16)

前記一般式[II]で示される化合物の反応は、 触媒の存在下で行なうことが好ましい。触媒 としては、ファ素陰イオン生成触媒が好適で ある。ファ素陰イオン生成触媒としては、フ ッ化ナトリウム,フッ化カリウム,フッ化 シウム,フッ化アンチモン等の金属フッ化物 及びテトラメチルアンモニウムフルオライド等の 第四級アンモニウムフルオライドが好ましい。

使用するファ素酸イオン生成触媒は一般式 「II」で示される化合物に対し通常 0.0 1 ~ 5 モル当量、好ましくは 0.1 ~ 1.5 モル当量の 範囲から選ばれる。前配一般式 (III) で示される化合物は、前配一般式 (III) で示される化合 物に対して通常 0.1 ~ 1 0 倍モルの範囲での 明される。反応は一般に有機溶媒を用いるの が好ましい。該溶媒として好適に使用される ものを例示すれば、アセトニトリル,アジポ ニトリル,モノクライム,ジグライム,シの クライム,テトラグライム,スルホラン等の

(17)

非プロトン性溶媒が挙げられる。酸反応における反応温度は特に制限されるものではないが、好適にはー20~80℃の範囲から選ばれる。反応時間は原料の種類によって異なるが通常5分~10日間、好すしくは1~48時間の範囲から選べば充分である。また反応中においては、攪拌を行なりのが好ましい。

次に、一般式 [N]で示される化合物から一般式 [V]で示される化合物を得る反応について述べる。この反応で使用されるルイス酸触媒としては、公知のものが何ら制限なく使用可能である。特に好適に用いられるルイス酸触性としては、SDF5, SDCL5, TiF4, TiCL4, SO5 が 挙げられる。ルイス酸触媒量は原料となる一般式 [N]で示される化合物に対し、0.5~80モル%、好ましくは3~30モル%の範囲から選ばれる。反応温度は原料及び触媒によって異なるが、一般には一20~200℃、好ましくは一10~150℃の範囲から選ばれる。反応時間は5分~2

(19)

配一般式 [V])で示される化合物のm,nの数を制御する事が可能である。該反応において使用されるフッ素陰イオン源としては一般に金属ファ化物又はアンモニウムファ化物を用いる事ができるが、CSF,RF,テトラアルキルアンモニウムファ化物及び AgF が好ましく用いられる。触媒量は、一般式 [V])で示される化合物のm,n値に影響を及ぼす。例えば原料である一般式 [V] で示される化合物に対し触媒量が少なければ、n,m値の高い生成物が得られる傾向がある。

該反応における反応温度は一般には-60 ~120℃、好ましくは-30~70℃の範 囲から選ばれる。

また該反応において使用される溶媒は非反応性、例えば水酸基を持たない溶媒が好適であり、例えば、モノグライム,ジグライム, トリグライム,テトラグライム,アセトニト リル,プロピオニトリル,スルホラン,ニト ロベンゼン等が好適に用いられる。反応時間 日間、好ましくは30分~24時間の範囲から選べば十分である。 酸反応は、原料,生成物及び触媒に対して不活性な液体、例えばファ緊系オイル等を溶媒として使用することも可能である。また反応中においては、攪拌を行なりのが好ましい。

次に、前記一般式 [V] で示される化合物から前記一般式 [V] で示される化合物を得る反応は、前記一般式 [V] で示される化合物とヘキサフルオロプロピレン(以下、HPPOと略称する。)との反応である。

一般に、酸フルオライド基を持つ化合物と HFPOとの反応のメカニズムから、酸フル オライド基を持つ化合物に対するHFPOの 付加量比は本質的に分布を持つものであり、 本反応においても生成物である前配一般式 [VI]で示される化合物中の皿及び皿はD以上 の整数値を取る。しかしながら、酸反応において導入するHFPOの量比あるいは触媒量 等の反応条件を適宜選択することにより、前

はHFP0の導入時間によるが通常1分~3時間、好ましくは10分~24時間の範囲から選べば十分である。また反応中においては 提拌を行なりのが好ましい。

(20)

酸反応は、反応形態に応じて、不活性な気体又は液体、例えば気体としては窒素,へり

(21)

ウム,アルゴン等が、液体としてはポリエー テル化合物,フッ 案系オイル等を希釈剤とし て、希釈率 0 ~ 1 0 0倍で使用するととも可 能である。

前配一般式 [N], (V)及び [N]で示される 化合物は、新規化合物であり、次の手段によって確認することができる。

(23)

については、

及び

に相当する特徴的なピークを観察するととができる。また、前記一般式 [VI] で示される化合物については、

に相当する特徴的なピークを観察するととが できる。

(C) 元素分析

元累分析によって炭素,水素,窒素,イオウおよびハロゲンの各重量%を求め、さらに 認知された各元素の重量%の和を100から

(25)

(A) I R

前配一般式 [N] で示される化合物のIRを 測定するととにより、1870~1890 m¹ にカルボン酸フルオライドに基づく吸収を観察することが出来る。また、3000 m⁻¹ 付 近に -CH₃ に基づく吸収を観察することが出来る。

前配一般式 [V] 及び [V] で示される化合物 については、1880~1900cm⁻¹ にカル ポン酸フルオライドに基づく吸収を観察する ことが出来る。

また、いずれの化合物も、Xで示される基が官能基である場合は、その官能基に基づく 吸収を観察することができる。

(B) MS

観察された各ピークに相当する組成式を算出するととにより、例定に供した化合物の分子量ならびに該分子内における各原子団の結合様式を知るととが出来る。

例えば、前記一般式 [V]で示される化合物 (24)

滅じることにより酸素の重量%を算出すると とが出来、従って、該化合物の組成式を決定 することが出来る。

(D) 19F-NMR

19F-NMRを測定することにより、化合物中に存在するフッ累原子の結合模式を知る ことが出来る。

(E) 1H-NMR

化合物が水素原子を持っておれば、1g-NMRを測定することにより、その水素原子 の結合様式を知ることが出来る。

前配の一般式[II]及び[II]で示される化合物から本発明の前配一般式[II]で示される化合物を得る反応に於いては、各化合物の酸基又は容易に酸基に変換できる基は、-SO2Y又は-CO2R1(但し、Y及びR1は前配と同じ)であることが合成上好ましい。-SO2Y及び-CO2R1で示される基から、それぞれの酸及び酸誘導体への変換は特に制限なく公知の方法を用いることができる。例えば、酸ハ

(26)

ロゲン化物の対応する酸への転化は、水と反応させることによって容易に行うことができ、エステル・アミドへの転化はそれぞれアルコール類又はアミン類との反応によってできる。酸類は PCL5 又は PBr5 の様なハロゲン化剤と反応させて酸塩化物又は酸臭化物に容易に転化できる。また、酸ファ化物へは、酸塩化物又は酸臭化物と NaF との反応によって誘導できる。酸ハライド,酸・エステル又はアミドは水酸化アルカリ溶液によって対応するアルカリ金属塩に容易に変換できる。

本発明の前記一般式[I]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物を単独重合、又はフッ素化オレフインと共重合する事によって、耐薬品性、耐熱性及び機械的強度に優れた重合体を得る事ができる。

更に前記一般式(I)中、Xが酸基又は容易 に酸基に変換できる基である化合物を単独重 合又は、フッ素化オレフイン、好ましくはフ ルオロジピニルエーテル化合物との共重合に (27)

ロエチレン・ジフルオロエチレン・フルオロエチレン・ペンタフルオロブロピレン・オクタフルオロブテン・CF2-CF0(CF2)1~10F 等が挙げられる。 CF2-CPCF20(CF2)1~10F 等が挙げられる。 これらのフッ素化オレフインは、イオン交換 膜を得る場合には本発明のフルオロジピニル エーテル化合物 1 0 0 重量部に対して、1 0 重量部~1 0 0 0 重量部の範囲で使用すると とが好ましい。

(効果)

本発明の前配一般式 [[]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物は、重合開始剤存在下、単独重合あるいは他のファ素化オレフィンと共重合することにより、機械的強度を保ちながら官能基に基づく機能を十分に発揮した重合体が得られるという極めて優れた特徴を有する。さらに詳しくは、前記酸基又は容易に酸基に変換できる基を持つ一般式 [[]で示されるフルオロジビニルエーテル化合物を重合開始剤存在下、単独重合あるいは他の

よって得られる重合体を化学処理して得られるイオン交換膜は、従来のものに比べ、非常に高い交換容量を持つことができるとともに、高密度架橋構造を有している為、優れた機械的強度を持ち、かつハロゲン化アルカリ水溶液の電解隔膜として用いた場合、低膜抵抗、高電流効率といった衝めて優れた特徴を有する。

共重合成分として使用できるフッ素化オレ フィンとしては、例えば、

$$\text{CF}_2$$
- $\text{CF}(\text{CF}_2)_{0\sim 10}(\text{OCFCF}_2)_{0\sim 3}\text{OCF-CF}_2$,

CF2=CF(CF2)_{0~10}CF-CF2 , テトラフルオロエチレン,クロロトリフルオ ロエチレン,フッ化ビニリデン,トリフルオ

フルオロピニル化合物と共重合することによって得られるイオン交換膜は、交換容量を極めて高くすることができ、さらに高交換容量を持つ膜であるにもかかわらず、高密度の架橋構造を有する為、機械的強度を維持しつつ高電流効率,低電気抵抗といった十分な膜性能を有するといった極めて優れた特徴を有する。

更に本発明の化合物は、界面活性剤・繊維処理剤・農薬等に用いられる種々のフッ素化合物, 等に倒鎖に官能基を有する種々のフッ素化合物合成の為の中間体として有用であり、フッ素系樹脂の機械的強度を向上させる為の架橋剤・改質剤としても有用である。

(実施例)

本発明を更に具体的に説明するため、以下 実施例及び参考例を挙げて説明するが、本発 明はこれらの実施例及び参考例に限定される ものではない。 参考例 1

機拌機、-20℃の温度の環流コンデンサー及び滴下ロートを取りつけた300㎡三ッロフラスコに乾燥テトラグライム150㎡と無水 KF18.08を入れた。反応器を0℃に冷却し、フルオロスルホニルジフルオロアセデルフルオライド(FSO2CF2CF)140.08を30分間で滴下した後、更に1時間混合しアルコキシドを十分生成させた。

反応器を0℃に保ちながら CF2-CFCF2OCHs 76.5 8 を 3 0 分間かけて徐々に簡下した。 添加終了後 2 時間攪拌し、反応器の温度を室温に上昇させ更に 6 時間攪拌をした。

反応器のコンデンサーをはずし、蒸留装置を取り付け、蒸留により沸点 45 ℃ / 13 mmH8 の留分 1368 を得た。該留分の化合物の構造は、下配に示す IR, 19 F-NMR, 1 H-NMR,元素分析、MSにより

(31)

(~) ¹н - им в

3.71 ppm - 0 C H 5

(二) 元素分析值: C6H3F9O5S

計算値 C:20.12% H:0.85%

F: 47.74% 0:2234%

8:8.95%

寒測値 C:19.96% H:0.92%

F: 47.25% 0:23.16%

8:8.71%

GR) M B

M ∕e 311 FSO₂CF₂CF₂CGF[⊕] I CF₂OCH₃

M/e 81 ** CF2OCH3

参考例 2

コンデンサー、商下ロート、攪拌機を取り付けた三ッロ300 ml フラスコに SbFs 102 8とクライトックスA2(商品名:デュポン 社製)を1008入れたのち、反応器を0℃ に冷却し、参考例1で得られた 0 F802CF2CF2OCFCF | CF20CH3

であることが確認された。

(1) IR

 $2970.2880cm^{-1}$ (CH₃-)

1875cm-1(-COF)

1 4 6 0 cm -1 (- SO 2 F)

(D) 19F-NMR

ケミカルシフト

- (a) 4 4.6 ppm
- (b) 1 1 1.0 ppm
- (c) 766,84.6 ppm
- (d) 1 2 8.3 ppm
- (e) -24.7 ppm
- (f) 87.7.90.6 ppm

(32)

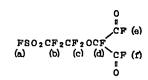
134.28を30分かけて滴下した。滴下終了後、徐々に温度を上げてゆき、80℃まで昇温した。60℃以上で反応混合被からガスが発生した。分析の結果、このガスは CH3Fであった。80℃で1時間攪拌を続けたのち、反応器より直接蒸留し、沸点111℃の留分108.58を得た。 該留分の化合物の構造はIR, 19F-NMR,元紫分析,MSより

であることが確認された。

(4) IR
$$1880cm^{-1}$$
 (-CF)
 $1465cm^{-1}$ (-SO₂F)

(33)

(=) 19 F - N M R



ケミカルシフト

- (a) -45.0 ppm
- (b) 1 1 0.8 ppm
- (c) 7 9.8 ppm
- (d) 117.6 ppm
- (e) (f) -215 ppm
- (A) 元素分析値: C₅F₈O₅S

計算値 C:18.53% F:46.90%

0:24.68% 8:989%

実測値 C:17.71% F:45.81%

0:26.66% 8:9.82%

(=) M S

M/e 183 FSO2CF2CF2®

(35)

留して、沸点 9 1 ℃ / 2 0 mm H g の留分が 1 3 5 g , 沸点 9 9 ℃ / 7 mm H g の留分が 3 1 g 得られた。

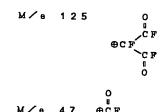
IR, 19F-NMR,元素分析,M8により沸点 9 1 ℃ / 2 0 mm Hg の留分の化合物は原料にHFPOが2個付加した。

であることが確認された。

(イ) IR(第4図にチャートを示した。)

1890 cm^{-1} (-COF) 1475 cm^{-1} (-SO₂F)

(ロ) 19F-NMR (第5図にチャートを示した。)



参考例 3

200 m ガラス製オートクレープに乾燥テトラグライム10 m , 無水 K F 10 g 及び参 考例2で得られた

1 2 8.2 8 を入れた。 - 7 8 ℃ に 合却しオートクレープ内を脱気したのち、 - 1 0 ℃ まで 丹温し、 - 1 0 ℃ で撹拌しながら H F P 0 1 3 0 8 を 5 時間かけて導入した。 撹拌を中止すると 2 層にわかれた。 下層を取り出し秤量すると 2 4 1 8 であった。 この生成物を蒸 (36)

	ケミカルシフト
(a)	-45.5 ppm
(b)	1 1 0.0 ppm
(c)	776,833 ppm
(a)	1 4 2 2 ppm
(e) , (i)	78.8 ppm
(f) , (j)	1 2 9 0 ррш
(g) , (k)	8 1.2 ppm
(h) , (2)	-25.8 ppm

(ハ) 元素分析値: C₁₁F₂₀O₇S

計算値 C:20.13% F:57.91%

0:17.07% 8:489%

突測値 C:2001% F:57.73%

(38)

0:17.48% 8:4.78%

(=) M S

M/e 183 FSOzCF2CF2 ®

同様にして沸点99℃/7 mm Hg の留分の化合物の構造は、原料にHFP0が3個付加した。

であることが確認された。

(39)

(ハ) 元素分析値: C14F26O8S

計算値 C:20.45% F:60.08%

0:15.57% 8:3.90%

実測値 C:20.51% F:59.93%

0:15.85% 8:3.71%

参考例 4

参考例 2 で得られた

608,KF0.58及びHFP01108を 参考例3と同様にして反応させたところ

£ 1 3.3 8 ≥

(m) 19F - NMR

	ケミカルシフト
(a)	-44.6 ррш
(b) .	1 1 0.0 ppm
(c)	75.7,83.2 ppm
(d)	1 4 1 1 ppm
(e) , (h)	77.0 ppm
(f)	1 4 1 1 ppm
(g), (j), (m)	80.5 ppm
(L)	78.3 ppm
(i), (n)	1 2 7.7 ррш
(k) , (o)	-25.9 ppm
	(40)

が9438得られた。

参考例 5

携拌機、滴下ロート及び還流コンデンサーを取りつけた 1 0 0 ≠ 三ッロフラスコに乾燥 アセトニトリル 3 0 ≠ 1 無水 K2CO3 2 9 6 8 を入れた。反応器を 6 0 ℃に保ちながら参考 例 3 で得られた

60.08を15分かけて滴下した。60℃で 4時間攪拌を続けた後、波圧下アセトニトリ ルを留去した。フラスコ内には白色のサラサ

(41)

ラした粉体が残った。との粉体の主成分の構造はIR分析の結果、

であることが確認された。

参考例 6

参考例5と同様にして、参考例4で得られ

九

をカリウム塩に変換した。

(43)

造は、IR, 19F-NMR, 1H-NMR,元 素分析、MSにより

であるととが確認された。

(c) 19F - NMR

	ケミカルシフト
(a)	1168 ppm
(p)	1212 ppm
(c)	1 2 3 2 ppm
(d)	770,85.3 ppm
(e)	1 2 7.6 ppm
(f)	-24.7 ppm
(g)	87.2.90.5 ppm

(45)

参考例 7

提拌機、温度計、-20℃の温度の還流コンデンサー及び滴下ロートを取り付けた三ッロフラスコに乾燥テトラグライム100 mm と 無水 K F 1 2.0 g を入れた。反応器を0℃に 冷却し、

8 2 2 8 を 2 0 分間で滴下した後、室温に昇温し、 3 0 分間提拌しアルコキシドを十分に 生成させた。

室温下で、CF₂-CFCF₂OCH₅ 4 8.1 8 を 2 0

分かけて筒下したのち、18時間攪拌を続けた。

反応器のコンデンサーをはずし、蒸留装置 を取り付け、蒸留により沸点 9 1 ℃ / 7 mm H g の留分を 9 1 5 g 得た。 該留分の化合物の構 (44)

(二) 元素分析値:C10H6F12O5

計算値 C:27.66% H:140%

F: 5 2.5 2 % 0: 1 8.4 2 %

実測値 C:27.91% H:1.33%

F: 52.66% 0: 18.10%

(t) M 8 M/e 415

参考例 B

携拌機、滴下ロート、避施コンデンサーを 取り付けた300≠三ッロフラスコに SbFs

(46)

458とクライトックスAZ(商品名:デュポン社製)80.08を入れたのち反応器を5 Cに冷却し、参考例1で得られた

87.7 8を30分かけて満下した。満下終了 後、徐々に昇温し、100℃で4時間提拌し たのち、反応器より直接蒸留し、沸点94℃ /30 mm Hg の留分を512 g 得た。該留分 の化合物の構造はIR,19F-NMR,1H-NMR,元素分析,MSにより

であることを確認した。

(47)

Gt) M8 M/e 341

参考例 9

200mがラス製オートクレーブに乾燥テトラグライム5mm,無水KF0.3g及び参考例8で得られた

(a) 19F - N M R

	ケミカルシ	/フト
(a)	1168	מממ
(b)	1 2 1 0	aq q
(c)	1 2 3. 0	mqq
(d)	8 0. 6	ppm
(e)	1168	ppm
(f), (g)	-217	ppm

(A) IH-NMR

3.97 ppm

(二) 元素分析: CoHsP1105

計算値 C:27.01% H:0.76%

F: 5223% 0:199%

実測値 C:27.26% H:0.69%

F: 52.21% 0:19.84%

(4B)

4 4 5 8 を入れた。オートクレーブを-5℃に冷却し、撹拌しながらHFPO 4 2.5 8 を 3 時間かけて導入した。撹拌を中止すると 2 層にわかれた。下層を取り出し蒸留し、沸点 8 3 ℃ / 2 m Hg の留分を 5 5.1 8 得た。 数留分の化合物の構造は、 I R, 19F-NMR, 1H-NMR, 元素分析, M Sにより原料にHFPOが 2 個付加した

であるととが確認された。

(イ) IR(第6図にチャートを示した。)
2890.2990cm⁻¹ (-CH₅)
1890cm⁻¹ (-CO₂CH₅)

(49)

(=) 19 F - N M R

ケミカルシフト (a) 1168 ppm (b) 1210 ppm (c) 1 2 2.1 ppm 77.0,84.5 ppm (a) (e).. 1 4 2.3 ppm (f), (j) 78.8 ppm 1 2 7 3 , 1 2 8.5 ppm (g), (k) (h) . (4) 8 1.1 ppm -260 ppm (i), (m)

を得た。

(4) IR
$$1.790 cm^{-1}$$
 (-CO₂Me)
 $1.685 cm^{-1}$ (-CO₂K)

実施例 1

機拌機及び蒸留装置を取り付けた100 ml 三ッロフラスコに、希釈剤としてフォンブリンYR(商品名:旭硝子佛製)90.08及び 参考例5で得られた

を 6 6 0 8 を入れた。 反応器内を 3 mm H g に 被圧し、 2 0 0 ℃で 1 時間攪拌したところ、 3 7.8 g の留出物が得られた。 蒸留により精 製し、 8 6 ~ 8 7 ℃ / 4 0 mm H g の留分を 2 9.5 g 得た。 該留分の構造は I R , 19F ~ N M R , 元素分析 , M 8 により

(53)

(二) 元素分析值: C_{15H3}F₂₅O₇

計算値 C:24.60% H:0.41%

F: 59.68% 0:15.30%

寒測値 C:24.55% H:0.49%

F: 59.39% 0:15.57%

(th) M/S

M/e 569

参考例 10

参考例9で得られた化合物を用いて参考例 5と同様に反応を行ない

であることが確認された。

(イ) IR(第1図にチャートを示した。)

(D) 19F-NMR(第2図にチャートを示し

	ケミカルシフト	
(a)	— 4 4. A ррш	_
(h)	1 1 0.7 ppm	
(c)	78.0 ppm	
(d)	141.7 ppm	
(e),(i)	8 2.6 ppm	
(t) , (t)	1 3 3.9 ppm	
(g) . (k)	1 1 2.2 ppm	
(五) , (2)	1211 ppm	
	(54)	

(小) 元素分析值: C9F16O58

計算値 C:20.62% F:58.00%

0:15.26% 8:411%

突測値 C:20.45% F:58.12%

0:15.45% 8:5.98%

M/e 133 FSO2CF2®

また、該反応において、二成分の副生成物があわせて3.3 8 生じ、IR, 19F-NMR, 1H-NMR, 元素分析、MSにより下式に示す構造であることがわかった。

であるととが確認された。

(4) IR
$$1845cm^{-1}$$
 (-OCF-CF₂)
 $1465cm^{-1}$ (-SO₂F)

(D) 19F - NMR

	ケミカルシフト					
(a)	- 4 4.6	ppm				
(p)	1108	ppm				
(c)	7 8.1	ppm				
(ব)	1 4 2.0	mqq				
(e)	826	mqq				
(f)	1 4 2.0	mqq				
(g)	7 9. 0	ppm .				
(h), (l)	8 3.4	ppm				
(i).(m)	1 3 4.1	mqq				
(ქ),(云)	1 1 3.0	aqq				
(k), (o)	1 2 0 7	ppm				
	(57)					

寒施例 2

実施例1において、

のかわりに、参考例6で得られた

6 0.0 g を用いた他は実施例 1 と同様にして 蒸留により 9 3 ~ 9 4 ℃ / 1 0 mm H g の留分 2 6 6 g が得られた。 該留分の構造は、 I R , 19F ~ N M R ,元繁分析, M S により、

(ハ) 元素分析値:C₁₂F₂₂O₆S

計算値 C:2088% F:6056%

0:1391% S:4.65%

突測値 C:21.01% F:60.44%

0:14.13% 8:4.42%

(=) M 8

CF₅

M/e 313 ©CF₂OCFCF₂OCF-CF₂

M/e 183 FSO2CF2CF20

M/e 97 #OCF-CF2

実施例 3

直径 1 インチ・長さ3 0 cmのガラス製反応 器に Na2COs 8 0 8 を充塡し、乾燥窒素を 5 0 ml/min で流し、外部より電熱ヒータ 一で充塡層部を3 0 0 ℃に加熱し乾燥した。 6 時間乾燥後、充塡層部温度を 2 4 0 ℃に保 持しつつ、参考例 3 で得られた

508を58/hr で反応器に供給した。管 の底部から出る蒸気をドライアイス・メタノ ールで冷却されたトラップに保集した。との 被体を蒸留したととろ、

が12.68得られた。

実施例 4

実施例1において、希釈剤を用いない他は 全て同じ条件にして反応をおこなったところ、

を 2 1.5 g 得た。構造は、 I R, 19F-N M R, 1 H-N M R, 元素分析, M S により確認した。

(4) IR(第3図にチャートを示した。) 2890,2990cm⁻¹ (-CH₃)

1 8 4 0 cm⁻¹ (-OCF=CF₂)
1 7 9 0 cm⁻¹ (-CO₂CH₃)

(m) 19F - N M R

が、24.78符られた。 実施例 5 実施例1において

のかわりに、参考例10で得られた

60.08を用いた他は実施例1と同様にして

(60)

(~) 1H - N M R

3.92 ppm

(二) 元素分析值 C13H3F19O5

計算値 C:2601% H:050%

F: 60.15% 0:13.33%

実測値 C:25.96% H:0.71%

F:6033 % 0:1300%

実施例 6

参考例1~10及び実施例1~5において 詳細に記述したのと同様な方法により、第1 表に記載したフルオロジピニルエーテル化合 物を合成した。なお、第1表には合成したフ ルオロジピニルエーテル化合物の赤外吸収ス ペクトルにおける特性吸収値及び元素分析結 果も併せて略配した。

第	1	安

	フルオロジビニルエーテル	I R	計算		析 値 上部の(下部の((%) 宜) 宜)
1	CF2OCF-CF2 CF3CF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1845 (÷OCF=CF ₂)	2 5.5 4	F 67.05	H -	8
2	CF ₃ CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCF CF ₃ CF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂)	2 3.0 9	67.44	<u> </u>	_
3	CF ₂ CF ₂ CF ₂ CFF	1845 (-OCF-CF ₂)	2 2.8 2	67.68	_	_
4	CF ₂ CF ₂ CF ₂ CF-CF ₂ CF ₃ CF ₃ CF ₂ CF ₂ CF-CF ₂ CF ₃ CF ₂ CF-CF ₂ CF-CF ₂ CF ₃	1845 (-0CF-CF ₂)	2 2.6 3	67.84	-	-

(63)

	フルオロジビニルエーテル	I R (cm ⁻¹)	元 第		f 値:部の値	
-			С	F	н	8
5	CF2OCF-CF2 CLCF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂)	2 2.6 8	5 9.80	_	_
δ	FSO ₂ CF ₂ CF ₂ OCF CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCF-CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂) 1470 (-SO ₂ F)	2104	6 2.1 3	_	3.75
7	FSO ₂ CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCF CF ₃ CF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-0CF-CF ₂) 1465 (-80 ₂ F)	2 0.8 8	6 0.5 6	_	4.6 5
8	FSO ₂ CF ₂ CF ₂ OCFCF ₂ OCFCF ₂ OCF-CF ₂ CF ₃ CF ₅ CF ₂ OCF-CF ₂	1845 (-CCF-CF ₂) 1465 (-SO ₂ F)	2 1.0 4	6 2.1 3	-	3.75

フルオロジビニル	フルオロジビニルエーテル	I R	元 寮 分 析 値 (%) 計算値(欄上部の値) 実測値(欄下部の値			
		\ cm /	С	F	н	8
9	CF2OCF-CF2 C2H5OCCF2CF2CF2OCF CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	27.67	5 7. 2 5	0.90	_
10	CF2OCFCF2OCF-CF2 C2H5OCCF2CF2CF2OCF CF3 CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	26.52	5 % 8 5	0.69	-
11	CF ₂ OCF-CF ₂ CH ₅ OCCF ₂ CF ₂	1845 (-OCF-CF ₂) 1790 (-CO ₂ C ₂ H ₅)	2 5.1 5	61.02	0.42	<u>.</u>
12	CF2OCF-CF2 CF2OCF-CF2	1840 (-OCF-CF ₂)	2610	5 8.4 9	0.91	5.8

(65)

奥施例 7 .

提拌機、透流コンデンサー及び滴下ロートを取り付けた100g 三ッロフラスコに
NaOH 418,メタノール20gを入れ、室温にて滴下ロートより実施例1で得られた
FSO2CF2CF2CF2CF2CF2)2 2 5.5 8
を提拌しながら徐々に滴下した。滴下終了後、60℃で1時間加熱した。メタノールを滅圧下留去して得られた白色の粉体のIRを測定したところ、1465cm-1 付近の吸収が消え、1065cm-1 付近に新たに吸収が現われていた。このことから、ほぼ定量的にスルホン酸フルオライドからスルホン酸ナトリウムへの変換が起ていることがわかった。

実施例 8

実施例りで得られた

NaOSO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)₂ に過剰の塩酸を加えたのち、エーテルで抽出した。抽出液をロータリーエパポレーターにかけエーテルを留去すると

HOSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が得られた。

実施例 9

提拌機及び還流コンデンサーを取り付けた 100 = = = ッロフラスコに、実施例 7 で得られた NaOSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF=CF₂)₂ 200 8 及び五塩化リン 200 8 を入れ強く 提拌しながら140 ℃に加熱した。蒸留によって精製した結果

CLSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が得られた。構造はIR, 19F-NMR,元 素分析により確認した。

(ロ) 元素分析値: C₉F₁₅O₅SC l 計算値 C:19,99% F:52.72%

(66)

0:14.80% 8:5.93%

CL: 6.5 6%

実測値 C:1991% F:52.66%

0:15.12% 8:5.69%

CL: 662%

实施例 10

機拌機、簡下ロート、及び還硫コンデンサーを取り付けた100㎡三ッロフラスコに、 無水エーテル20㎡,実施例1で得られた FSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ 9.5 8 及 びジエチルアミン1.6 8 を加え、30℃で 30分間反応した。反応混合液を水洗したの ち、エーテルを留去した。残渣を蒸留して精 製した結果、

(C₂H₅)₂NSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ が4.1 8 得られた。構造は、IR, 19F-N MR, 1H-NMR, 元素分析により確認した。

(1) IR 1840cm⁻¹ (-OCF-CF₂)

(88)

0:18.20% 8:5.91%

н: 0.49%

実施例 1 2

提拌機、滴下ロート、及び避流コンデンサーを取り付けた100g三ッロフラスコに、イソプロピルアルコール50gを加え、氷冷したのちに実施例9で得られた

CL80₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF=CF₂)₂ 9.5 8 を 滴下した。滴下終了後、小形エアーポンプで 空気を 1 0 0 ~ 1 5 0 ml/min で送り込み、 8 0 ℃で 3 時間加熱した。反応終了後、反応 液を水洗し、蒸留により

C₃H₇OCOCF₂OCF(CF₂OCF=CF₂)₂ が得られた。構造はIR, ¹⁹F~NMR, ¹H~NMR, 元素分析, MSにより確認した。

(4) IR 2900,2950,3000cm⁻¹(-C₃H₅)

1780cm-1 (-COC₃H₅)

(ロ) 元素分析: C12F15O5H7

(ロ) 元累分析値: C11F15O5SNH10

計算値 C:23.87% F:51.51%

0:14.46% 8:5.80%

N: 2.53% H: 1.83%

実測値 C:23.81% F:51.33%

0:14.55% 8:5.77%

N: 2.62% H: 192%

突施例 11

提件機、簡下ロート、及び選流コンデンサーを取り付けた100㎡三ッロフラスコに、 硫酸ジメチル30.0g,ついで実施例8で得 られた HOSO2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)2 8.5gを入れ3時間反応した結果、 CH3OSO2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF2)2が得られた。

元素分析值: C10F15O6SH3

計算値 C:22.40% F:53.15%

0:17.90% 8:5.98%

H: 0.57%

実測値 C:22.18% F:53.22%

(69)

計算値 C:30.14% F:51.65%

0:1673% H:1.48%

実測値 C:30.19% F:51.38%

0:1688% H:155%

実施例 1 3

実施例 1 4

実施例 8 と同様にして、実施例 1 3 で得ら O れた NaOCCF₂CF₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ を塩酸により

0 HOCCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF-CF)₂ C変換した。

実施例 15

実施例 9 において
NaOSO2CF2CF2OCF(CF2OCF=CF2)2 の代り
に、実施例 1 3 で得られた
NaOCOCF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF=CF2)2
を用いた他は、実施例 9 と同様にして
CLCOCF2CF2CF2CF2OCF(CF2OCF=CF2)2
を得た。該化合物の構造は、IR, 19FNMR,元素分析で確認した。

(72)

実施例 17

(ロ) 元条分析: C20F19O4NH18

計算値 C:34.44% F:51.76% O:918% N:2.01%

H: 261%

実測値 C:34.31% F:51.79% O:9.13% N:1.98%

н: 2.79%

(74)

実施例 16

攪拌機、滴下ロート、及び還流コンデンサーを取り付けた100×1三ッロフラスコに、 乾燥 NaF 7.5 8 , 無水スルホラン20×1を 入れた。反応器を100℃に加熱しながら実 施例15で得られた

QCLCCF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)₂ 9.5 タを30分かけで滴下ロートより滴下した。 100℃にて40時間撹拌を続けたのち、蒸 留により生成物を精製した。得られた生成物 はIR, ¹⁹F-NMR,元素分析により FCOCF2CF2CF2CF2CF(CF2OCF-CF2)₂ で あった。

IR 1885 cm⁻¹ (-COF) 1840 cm⁻¹ (-OCF-CF₂)

(73)

用途例 1

FSO2CF2CF2OCF(CF2OCF=CF2), & & 5 重量部, CF2-CFOCF2CF2OCF-CF2 8.0 重量 部及び (C2F5CO2)。 を 0.4 重量部を混合し、 低温で脱気した後、ポリテトラフルオロエチ レン製の多孔膜(FP-1000住友電工製) にモノマー混合液を含浸し、ポリテトラフル. オロエチレン製のフィルムを剝離材として用 いて、巻取重合方式により、30℃,2日間 重合した。重合後、重合膜を剝離フィルムよ り取りはずし、NaOH 15重量部,ジメチル スルホキシド35重量部,水55重量部より なる加水分解液に80℃。4時間浸漬すると とによって、スルホン酸ナトリウム型のイオー ン交換膜とした。との隔イオン交換膜を用い 2 室型電解槽(有効面積: 5 0 cml,陽極:酸 化ルテニウム被覆チタン電板,陰極:鉄,膜 と陰極の距離:4㎜、膜と陽極は密着、電解 温度:90℃、電流密度:30A/ ゚゚゚゚ ゚)を 使用して、陽極室に5N-NaCL水溶液,陰

(75)

極室に水を供給し、32%の水酸化ナトリケム水溶液を製造した。その結果、槽電圧3.30 V,電流効率92%であった。

用途例 2

CH₅OCOCF₂CF₂CF₂CF₂CCF(CF₂OCF-CF₂)₂
1 0 重量部、CF₂-CFO(CF₂)₅OCF-CF₂ 5 重 質部及び (C₂F₅CO₂)₂ 0.5 重量部を混合し たのち、用途例1と同様にして、カルボン酸 ナトリウム型の陽イオン交換膜を得た。

この陽イオン交換膜を用い、用途例1と同様に電解評価したところ、槽電圧3.1 V ・電 硫効率95%であった。

比較用途例 1

用途例1 において

FSO₂CF₂CF₂OCF(CF₂OCF-CF₂)₂ のかわり に FSO₂CF₂CF₂OCFCF₂OCF-CF₂ 5.0 重量 CF₃

部用いたほかは、用途例1と同様にして賜ィオン交換膜を得た。この陽イオン交換膜を用い、用途例1と同様に電解評価した結果、槽(76)

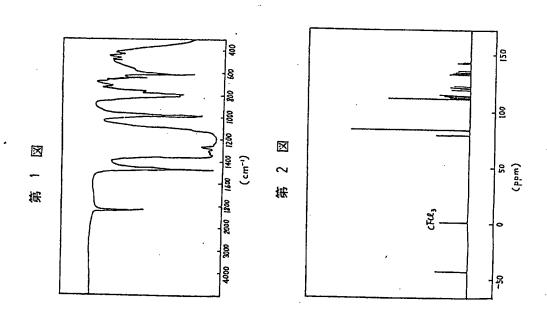
電圧 3.0 V , 電流効率 5 5 % であった。

4. 図面の簡単な説明

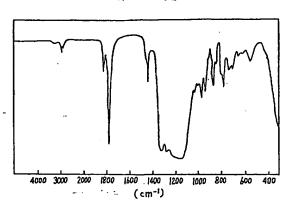
第1図及び第2図は、実施例1で得られた 化合物の赤外吸収スペクトル及び19F-核磁 気共鳴スペクトルであり、第3図は、実施例 5で得られた化合物の赤外吸収スペクトルで あり、第4図及び第5図は、参考例3で得ら れた化合物の赤外吸収スペクトル及び19F-核磁気共鳴スペクトルであり、第6図は、参 考例9で得られた化合物の赤外吸収スペクト ルである。

> 特許出願人 徳山 曹 達 株 式 会 社

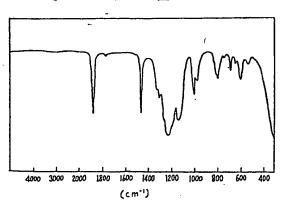
(77)



第 3 図



第 4 図



手 続 補 正 書

昭和62年7月15日

特許庁長官 小川 邦 失 股

2. 発明の名称

フルオロジピニルエーテル化合物及びその製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 山口県徳山市御影町1番1号

名称 (318) 德山 曹 達 株式 金融 代表者 尾 上 康 准

4. 補正の対象

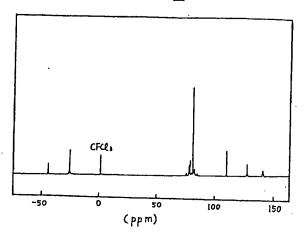
明細客の「特許請求の範囲」及び「発明の詳細な説明」の概

5. 補正の内容

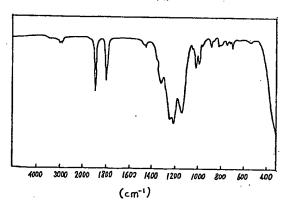
(2) 同第15頁6行目

方式 電影

第 5 図



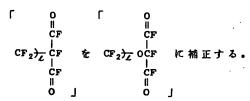
第 6 図



一般式[1]の構造式中、

(3) 同第16頁7行目

一般式 (V) の構造式中、



(4) 同第17頁1行目

一般式 [17] の構造式中、

(5) 同第20頁9~10行目 「ヘキサフルオロプロピレン」を「ヘキサフ

ルオロプロピレンオキシド」に補正する。

(6) 同第22頁1~2行目

「 1 分~ 3 時間」を「 1 分~ 3 日間 」に補正する。

(2)

S

3.75

3.6 1

4.6 5

4.7 9

3.75

3.66

5.8 1

5.66

0.9 0

0.67

0.69

0.5 3

0.42

0.49

0.9 1

0.79

析 值(%)

(7) 阿第 3 7 頁 7 行 目 構造式中

「
$$CF_2OCFCF$$
 に を CF_2OCFCF に 権正する。 CF_3O CF_3O CF_3O CF_3O CF_3O

(8) 同第52頁下から1行目参考例10の構造式中

(9) 同第 6 3 頁 ~ 第 6 5 頁 第 1 表中の元累分析値の欄を次のとおり補 正する。

(3)

6. 派付書類の目録

(1) 補正後の特許請求の範囲の内容を示す別紙 1

以上

别無

Γ

訂正後の特許請求の範囲

「(1) 一般式

$$\begin{array}{c} \text{CF}_2\text{O} \leftarrow \text{CFCF}_2\text{O} \xrightarrow{}_{m} \text{CF} = \text{CF}_2\\ \downarrow \\ \text{CF}_2 \xrightarrow{\downarrow}_{k} \leftarrow \text{OCFCF}_2 \xrightarrow{\downarrow}_{\mathcal{L}} \text{OCF} \\ \downarrow \\ \text{CF}_3 \qquad \qquad \downarrow \\ \text{CF}_2\text{O} \leftarrow \text{CFCF}_2\text{O} \xrightarrow{}_{n} \text{CF} = \text{CF}_2\\ \text{CF}_5 \end{array}$$

但し、X は酸基若しくは容易に酸基に変換できる基、又はハロゲン原子であり、k は 1 以上の整数であり、 4 、 m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物。

(2) 一般式

(4)

元 紫 分

67.05

67.19

6 7.4 4

6 7.5 1

67.68

6 7.4 1

6 7.8 4

67.81

59.80

5 9.9 6

6 2.1 3

6 2.3 3

6 0.5 6

6 0.6 9

6 2.1 3

6 2.0 1

5 7.2 5

5 6.9 7

5 9.8 5

6 0.0 1

6 1.0 2

6 1.2 1

5 8.4 9

5 8.2 7

2 3.5 4 2 3.7 6

2 3.0 9

2 3.1 1

2 2.8 2

2 2.9 6

2 2.6 3 2 2.8 9

2 2.6 8

2 2.4 1

21.04

2 0.9 3

20.88

2 0.7 1

21.04

20.96

2 7.6 7

27.79

2 6.3 2

26.12

2 5.1 5

2 4.9 8

26.10

2 6.3 6

2

3

5

9

計算値(欄上部の仮)

実測値 (欄下部の値)

(5)

但し、X は散基若しくは容易に酸基に変換できる あ、又はハロゲン原子であり、 k は 1 以上の整数であり、 c 、 m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数であり、 A はフッ素原子又は OA'(但し、A'はアルカリ金属又は炭化水素残基である。)で示される基である。

で示されるフルオロジカルポニル化合物を熱分解 することを特徴とする一般式

$$CF_{2}O \leftarrow CFCF_{2}O \xrightarrow{}_{m}CF = CF_{2}$$

$$X \leftarrow CF_{2} \xrightarrow{}_{k} (OCFCF_{2} \xrightarrow{}_{2} COCF \xrightarrow{}_{CF_{3}} CF = CF_{2}$$

$$CF_{3} \qquad CF_{2}O \leftarrow CFCF_{2}O \xrightarrow{}_{n}CF = CF_{2}$$

$$CF_{3} \qquad CF_{2}O \leftarrow CFCF_{2}O \xrightarrow{}_{n}CF = CF_{2}$$

但し、X は酸基若しくは容易に酸基に変換できる 基、又はハロゲン原子であり、k は 1 以上の整数であり、 2、 m 及び n はそれぞれ独立に 0 以上の整数である。

で示されるフルオロジピニルエーテル化合物の製 造方法。 』

(2)